文章编号: 1001 3806(2004) 04 0387 03

## 非相干耦合亮-暗屏蔽光伏孤子对的温度特性

吉选芒<sup>1</sup>, 王金来<sup>1</sup>, 刘劲松<sup>2</sup>, 安毓英<sup>2</sup>

(1. 运城学院物理系, 运城044000; 2. 西安电子科技大学技术物理学院, 西安710071)

摘要: 在忽略扩散效应情况下,讨论了外加电场光伏光折变晶体中的非相干耦合亮 暗屏蔽光伏孤子对的温度特性。当温度一定时,晶体中可形成稳定的非相干耦合亮 暗屏蔽光伏孤子对,当温度变化时,孤子对的包络形状可变到另一稳态。通过改变温度,可以来调整孤子对的空间形状。

关键词: 光折变效应;空间光孤子;温度特性;晶体

中图分类号: 0437 文献标识码: A

# The temperature dependence of incoherently coupled bright-dark screening-photovoltaic solition pairs

JI Xuan-mang<sup>1</sup>, WANG Jin-Lai<sup>1</sup>, LIU Jin-Song<sup>2</sup>, AN Xu-Ying<sup>2</sup>

(1. Department of Physics, Yuncheng University, Yuncheng 044000, China; 2. Institute of Applied Physics, Xidian University, Xi an 710071, China)

**Abstract:** Neglecting the diffusion effect, the temperature dependence of the incoherently coupled bright dark screening photovoltaic pairs are in the photovoltaic photorefractive crystals and applied delectric are discussed. For a stable incoherently coupled bright dark screening photovoltaic solition pairs are originally formed in a crystal at a given temperature, when the crystal temperature changes, it will evolve into another stable solition pairs. The spatial shape of a stable incoherently coupled bright dark screening photovoltaic solition pairs are originally formed in a crystal stable incoherently coupled bright dark screening photovoltaic solition pairs.

Key words: photorefractive effects; spatial solitions; temperature dependence; crystal

#### 引 言

近年来,光折变空间孤子是备受人们关注的一 个研究领域。迄今为止,人们已经观测到了准稳态 (瞬态)孤子<sup>[1,2]</sup>、光伏孤子<sup>[3,4]</sup>和屏蔽孤子<sup>[5~7]</sup>3种 类型的光折变空间孤子。其中,后两者是稳态孤子。 光伏孤子形成于不加外电场的光伏光折变晶体中, 其成因源于光伏效应。屏蔽孤子存在于有外加电场 的非光伏光折变晶体中,它起因于对外电场的非均 匀屏蔽。而在外加电场的光伏光折变晶体中能否形 成孤子,它同上述两种稳态孤子有何差别? 刘劲松 等<sup>[8,9]</sup>最近预言了一种新型的光折变空间孤子,这 种孤子是晶体内部空间屏蔽电场对外加电场的非均 匀屏蔽和光伏效应两种物理机制下产生的,所以被

基金项目:山西省教育厅科技开发基金资助项目 (200357)

作者简介: 吉选芒(1965), 男, 教授, 现从事光折变非线 性光学方面的研究工作。

E-mail: yctelholo@ yahoo. com. cn

收稿日期: 2003 06 30; 收到修改稿日期: 2003 09 10

#### 称为屏蔽光伏孤子。

非相干耦合光折变空间孤子对是指两束偏振方 向和波长都相同的共线传播的互不相干光束可在外 加电场的非光伏光折变晶体中形成屏蔽孤子对,同 时,它们在光伏光折变晶体中可形成非相干耦合的 光伏孤子对。侯春风<sup>[10]</sup>将上述两种孤子对综合起 来,研究了有外加电场的光伏光折变晶体中空间孤 子的非相干耦合,预言了屏蔽光伏孤子对的存在。

与此同时,暗辐射强度对晶体材料的光折变效 应影响甚大,而暗辐射强度又与温度密切相 关<sup>[11,12]</sup>。因此,可以断定温度对空间孤子应有一定 的影响。本文中,对非相干耦合亮暗屏蔽光伏孤子 对的温度特性进行了研究。发现当温度一定时,在 外加电场的光伏光折变晶体中形成的孤子对可稳定 向前传播。当温度变化时,孤子对的空间形状将发 生变化。通过适当地调整晶体温度,可以有效地控 制孤子对的空间形态。

1 理 论

在该系统中,设光伏光折变晶体中光轴沿 x 方

向放置,两束只在 x 方向衍射且偏振态和波长都相 同的共线传播的互不相干光沿 z 轴人射到光伏光折 变晶体上。光束偏振方向平行于 x 轴,外电场沿 x方向施加。两束入射光的光场按慢变振幅形式可表 示为:  $E_1 = \hat{x}\varphi(x,z) \exp(ikz), E_2 = \hat{x}\psi(x,z) \times \exp(ikz), 其中 k = k_0 n_e = (2\pi/\lambda_0) n_e, k$  为光波矢 量, $\lambda_0$  为自由空间波长, $n_e$  为晶体对非常光的折射 率。光波满足如下的傍轴演化方程<sup>[10]</sup>:

$$i\varphi_{z} + \varphi_{xx}/2k - k_{0}n_{e}^{3}r_{33}E_{sc}\varphi/2 = 0$$
 (1a)

$$i\psi_{z} + \psi_{xx}/2k - k_{0}n_{e}^{3}r_{33}E_{sc}\psi/2 = 0$$
 (1b)

式中, $\varphi_{z} = \partial \varphi / \partial z$ ,  $\varphi_{zz} = \partial^{2} \varphi / \partial x^{2}$ ,  $\psi_{z} = \partial \psi / \partial z$ ,  $\psi_{zz} = \partial^{2} \psi / \partial x^{2}$ ,  $r_{33}$  是有效电光系数。 $E_{sc}$ 为晶体内的空间 电荷场,在忽略扩散效应情况下,空间电荷场可表示 为<sup>[8,9]</sup>:  $E_{s} = E_{s} \frac{I_{ss} + I_{d}}{I_{ss} - I_{d}}$  (2)

$$E_{se} = E_0 \frac{1}{I + I_d} + E_p \frac{1}{I + I_d}$$
(2)  
t中, E<sub>0</sub> 是外加电场, E<sub>p</sub> 为光伏场, I 是晶体中的总

式中, $E_0$  是外加电场, $E_p$  为光伏场,I 是晶体中的总 光强, $I_{\infty} = I(x \rightarrow \pm \infty, z)$ , $I_d$ 是暗辐射强度,它是温 度的强变化函数。CHENG 和 PARTORI<sup>[12]</sup>给出了 $I_d$ 随温度变化的关系式为:

$$I_{\rm d} = I_{\rm d_0} \left(\frac{T}{300}\right)^{3/2} \exp\left[\frac{E_{\rm t}}{K_{\rm B}} \left(\frac{1}{300} - \frac{1}{T}\right)\right] \quad (3)$$

式中, $I_{d_0}$ 是室温(T = 300K)时的 $I_a$ 值, $E_t$ 是间隙中的能级位置, $K_B$ 是波耳兹曼常数。对于典型的光伏光折变晶体,如LiNbO<sub>3</sub>, $E_t \approx 10^{-19}$ J<sup>[11]</sup>。

晶体内的总光强 / 可以表示为:

$$I = (n_e/2\eta_0)(|\varphi|^2 + |\psi|^2)$$
(4)  
把(2)式和(4)式代人(1)式,并采用无量纲的变量  
 $s = x/x_0, \xi = z/(kx_0)^2, U = [n_e/(2\eta_0 I_d)]^{1/2}, V = [n_e/(2\eta_0 I_d)]^{1/2}\psi$ ,其中  $x_0$ 为一任意空间宽度。可得归  
一化的光波振幅 U 和 V 满足如下的耦合方程:

$$iU_{\xi} + \frac{1}{2}U_{ss} - \frac{\beta(1+\rho)U}{1+|U|^{2}+|V|^{2}} - \alpha \frac{[\rho - (|U|^{2}+|V|^{2})]U}{1+|U|^{2}+|V|^{2}} = 0$$
 (5a)

$$iV_{\xi} + \frac{1}{2}V_{s} - \frac{\beta(1+\rho)V}{1+|U|^{2}+|V|^{2}} - \alpha \frac{\left[\rho - (|U|^{2}+|V|^{2})\right]V}{1+|U|^{2}+|V|^{2}} = 0$$
(5b)

方程中, $\rho = I_{\infty}/I_{d}, \alpha = (k_{0}x_{0})^{2}(n_{e}^{4}r_{33}/2)E_{p},\beta = (k_{0}x_{0})^{2}(n_{e}^{4}r_{33}/2)E_{0}$ 。

为了给出方程组(5)的亮-暗空间孤子对解,侯 春风<sup>[10]</sup>等把两孤子光束的无量纲化振幅表示为 $U = r^{1/2}f(s)\exp(i\mu\xi), V = \rho^{1/2}g(s)\exp(ip\xi)$ 。其中f(s)代表亮孤子的归一化振幅,r 代表亮孤子峰值光强 与光折变晶体暗辐射强度比值,即 $r = I_1(0)/I_d;\rho$ 代表暗孤子最大光强与光折变晶体暗辐射强度的比 值,g(s)代表暗孤子光束的归一化振幅;结合f(s)和g(s)的边界条件,经过一些近似简化处理,最后 给出了非相干耦合亮-暗屏蔽光伏孤子对孤子分量 的无量纲化振幅为<sup>[10]</sup>:

$$U = r^{1/2} \operatorname{sech} \{ [(\alpha + \beta)\delta]^{1/2} s \} \cdot \exp \{ i [(\delta/2) - (1 - \delta/2)\beta] \xi \}$$
(6a)

$$V = \rho^{1/2} \tanh\{[(\alpha + \beta)\delta]^{1/2}s\}\exp(-i\beta\xi) \quad (6b)$$

在上述方程中: $\delta$ 满足关系为 $\delta = (r - \rho)/(1 + \rho)$ ,且 得出近似解析解时,要满足 $|\delta| \ll 1$ 的条件<sup>[10]</sup>。

由(3)式,可将(6a)和(6b)中的 r 和 ρ 表示如

F:  

$$r = r_{0} \left( \frac{T}{300} \right)^{-3/2} \exp \left[ -\frac{E_{t}}{K_{B}} \left( \frac{1}{300} - \frac{1}{T} \right) \right] \quad (7)$$

$$\rho = \rho_{0} \left( \frac{T}{300} \right)^{-5/2} \exp \left[ -\frac{E_{t}}{K_{B}} \left( \frac{1}{300} - \frac{1}{T} \right) \right] \quad (8)$$

式中, $r_0$ 和 $\rho_0$ 分别为 r 和  $\rho$ 在 T = 300K 时的数值。

由(6)式~(8)式可以用来分析这种非相干耦 合亮·暗屏蔽光伏孤子对的温度特性。

方程(6a)和(6b)表明,非相干耦合亮-暗屏蔽 光伏孤子对要求满足条件( $\alpha$  +  $\beta$ )δ > 0。当 ( $\alpha$  +  $\beta$ )>0时,δ也应大于0,这时,光折变晶体支持 亮孤子光强稍大于暗孤子光强的非相干耦合亮-暗 屏蔽光伏孤子对;如果( $\alpha$  +  $\beta$ )<0,则δ<0,这时,光 折变晶体支持亮孤子光强略小于暗孤子光强的非相 干耦合亮-暗屏蔽光伏孤子对。本文中选取后一种 情形,这可从下文中 r 和 ρ 的取值清楚地看出来。

### 2 结果和讨论

以铌酸锂晶体为例来研究非相干耦合亮-暗屏 蔽光伏孤子对在( $\alpha + \beta$ ) <0, $\delta$  <0 的这种情况下的 温度特性。晶体参数<sup>[8]</sup>选取如下: $n_{e} = 2.2, r_{33} =$  $30 \times 10^{-12}$  V/m, $E_{p} = 4 \times 10^{6}$  V/m。其它参数选取如 下: $\lambda_{0} = 0.5 \mu$ m, $x_{0} = 40 \mu$ m, $E_{0} = -6 \times 10^{6}$  V/m, $\rho_{0} =$  $10,\delta_{0} = -0.01$ 。由文中相应的公式可算出  $\alpha =$  $355,\alpha + \beta = -178, r_{0} = 9.88$ 。将上述参数代入(6) 式~(8)式中,可算出这种非相干耦合亮-暗屏蔽光 伏孤子对的两个孤子分量无量纲化光强1 $U1^{2}$ 和1 $V1^{2}$ 在 $\xi = 1$  情况下的温度特性和它们的动态演化特性。

图 1 中给出当  $\xi$  = 1 时稳态非相干耦合亮-暗屏 蔽光伏孤子对两个孤子分量的无量纲化光强分布。 实线代表  $|U|^2$ , 虚线代表  $|V|^2$ 。曲线 1,4 代表 T = 300K 时情况; 曲线 2,5 表示 T = 290K 时的曲  $25^{\circ}$ 

20

10

<sup>7</sup>/15<sup>,</sup>





Fig. 1 Intensity profiles of incoherently coupled bright dark SP solition pairs with  $\xi = 1$  solid line  $-|U|^2$ ; dot line  $-|V|^2$ 

线.曲线 3.6 表示 T = 310K 时的情况。由图可知, 以室温(T=300K)为标准、当降低温度、孤子对宽度 和最大振幅相应增加,当升高温度,孤子对的宽度和 最大振幅相应减少。之所以会出现这种结果,是由 于降低温度,暗辐射强度影响变小,升高温度暗辐射 强度的影响变大。这意味着适当地调节晶体的温度 可以使孤子对的空间形态发生适量的变化。

为了进一步说明问题,图2至图4中给出了非 相干耦合亮暗屏蔽光伏孤子对两个孤子分量无量



Dynamical evolution of intensity profiles of incoherently coupled Fig. 4 bright dark SP solition pairs with T = 310K

纲化光强分布  $U^2$ 和  $V^2$ 在不同温度下的动态演 化特性。为了清晰起见,将U1<sup>2</sup>和U1<sup>2</sup>分开画。 图2 是孤子对两分量  $|U|^2$ 和  $|V|^2$ 在 T = 300K 时的动态特性。图 2a 代表明孤子,图 2b 代表暗孤 子。由图可见. 孤子对可以保持稳定状态向前传播。

图 3 是孤子对的  $|U|^2$ 和  $|V|^2$ 在 T = 290K 时的 动态演化特性。图 3a 代表明孤子,图 3b 代表暗孤 子。由图可见, 孤子对可以稳定地在空间传播。但 孤子对的包络的最大振幅比 T = 300 K 情况有较大 的增加,这说明降温可提高孤子对空间包络的最大 振幅。这一点在图1中已有具体体现。

图 4 是 T = 310K 时孤子对的|  $U|^2$ 和|  $V|^2$ 的动 态演化特性。图 4a 代表  $|U|^2$ ,图 4b 代表  $|V|^2$ 。从 图中可清晰看到.由干温度升高.暗辐射强度增大。 孤子对空间包络的最大振幅与室温相比较,有较大 幅度的下降,但孤子对可继续稳定地向前传播。

#### 3 结 论

研究结果表明 温度对非相干耦合亮 暗屏蔽光 伏孤子对两个孤子分量的特性有着显著的影响。对 于给定的外加电场的光伏光折变晶体. 如果增加温 度,孤子大的空间形状,即最大振幅和宽度比室温下 有较大降低;如果降温,可使最大振幅和宽度比室温 下有所增加。这说明、适当调节晶体的温度是控制 亮 暗孤子对空间形态的重要手段之一。

#### 考 文 献 参

- [1] SEGEV M, CROSIGNANI B, YARIV A et al. Spatial solitions in photorefractive media [J]. Phys Rev Lett, 1992, 68(7): 923~ 926.
- DUREE G C, SHULTZ J L, SALAMO G J et al. Observation of self [2] trapping of an optical beam due to the photorefractive effect [J]. Phys Rev Lett, 1993, 71(4): 533~ 536.
- SEGEV M, VALLEY G C, CROSIGNANI B et al. Steady state spatial [3] screening solitions in photorefractive materials with external applied field [J]. Phys Rev Lett, 1994, 73(24): 3211~ 3214.
- CHRISTODOULIDES D N, CARVALHO M I. Bright, dark, and [4] gray spatial solition states in photorefractive media [J]. JOSA, 1995, B12(9): 1628~ 1633.
- VALLEY G C, SEGEV M, CROSIGNANI B et al. Dark and bright phor [5] tovoltaic spatial solitions [J]. Phys Rev, 1994, A50(6): 4457~ 4460.
- [6] TAYA M, BASHAW M C, FEJER M M et al. Observation of dark pho to voltaic spatial solitions [J]. Phys Rev, 1995, A52(4): 3095~ 3100.
- SEGEV M, VALLEY G C, BASHAW M C et al. Photovoltaic spatial [7] solitions [J]. J O S A, 1997, B14(7): 1772~ 1781.
- LIU J S, LU K Q. Spatial slitaire wave in biased photovoltaic photore [8] fractive crystals [J]. A cta Physica Sinica, 1998, 47(9): 1509~ 1514.
- LIU J S, LU K Q. Screening photovoltaic spatial solitions in biased pho-[9] to voltaic photorefractive crystals and their self-deflection [J]. JOSA, 1999, B16(4):550~ 555.

(下转第396页)

为  $\theta$ = 30.  $0^{\circ}$ ,  $\theta^{\prime}$  = 34.  $3^{\circ}$ , 斜入射时的旋光角总是大 于垂直入射的情况。晶体达到磁饱和后, 斜入射前 后的旋光角相差约 4.  $3^{\circ}$ 。

2 理论分析

因样品均已镀制增透膜,在斜入射时可以忽略 掉表面反射对透射光的影响。根据 Faraday 旋转角 公式,垂直入射与斜入射时,旋光角分别为:  $\left(\theta = \pi L(n_{+} - n_{-})/\lambda\right)$ 

$$\begin{cases} \theta = \pi L[(n_{+} - n_{-}) + \Delta(n_{+} - n_{-})] \left(\frac{L}{\cos\beta}\right) \\ \lambda \end{cases}$$

式中,  $\theta$ ,  $\theta'$  分别为垂直与斜入射时的旋光角;  $n_+$ ,  $n_-$  为左、右旋圆偏振光在晶体中的折射率;  $\Delta(n_+ - n_-)$ 为斜入射与垂直入射时左、右旋圆偏振光折射 率差值之差: *L* 为样品厚度。

对于 BiCaInVIG 晶体的两样品, 根据对图 3 的分 析, 斜入射时旋光角变小, 故可以得出两圆偏振光光 程差变小。根据(1) 式中的第 2 项,  $L/\cos\beta > L$ , 因此 必有  $\Delta(n_+ - n_-) < 0$ , 这说明斜入射时左、右旋圆 偏振光折射率差值变小, 从而导致斜入射方向上旋 光角变小, 即 Faraday 效应减弱。将斜入射前后 1 号、2 号的旋光角分别代入到(1) 式中两式并联立 经计算得出 1, 2 号样品斜入射前后左、右旋圆偏振 光折射率差值的变化分别为:

$$\Delta (n_{+} - n_{-})_{1} = -0.69 \times 10^{-5}$$

$$\Delta (n_{+} - n_{-})_{2} = -2.13 \times 10^{-5}$$
(2)

由上式可以得出,两样品斜入射前后两圆偏振光折 射率差值变化的大小不同,但差值均变小。变化大 小的不同主要是因为不同样品间的厚度有差别,并 且样品的切割方向也稍有差别,因此导致斜入射方 向上 Faraday 旋转变化情况也不同。

对于 GdYBiIG 的样品,用以上同样的方法分析, 可以得出斜入射前后左、右旋圆偏振光折射率差值 的变化为:

$$\Delta(n_{+} - n_{-}) = 1.24 \times 10^{-5} \qquad (3)$$

(3) 式说明斜入射方向上 Faraday 效应增强, 与 BiCaInVIG晶体两样品的情况相反。并且, 由于实验

- [10] 侯春风,李师群,李 斌 et al. 有外加电场的光伏光折变晶体 中非相干耦合亮 暗屏蔽光伏孤子对 [J]. 物理学报, 2001, 50 (9): 1709~1712.
- $[\,11]$   $\,$  LIU J S, SHI Sh X, LI M H  $et\ al$  . Temperature dependence of two

中此样品厚度远大于 BiCaInVIG 样品厚度(约是其 3.6倍),斜入射时样品光程变化较大,因此,旋光角 变化也较大。

以上实验结果的分析说明:磁光晶体斜入射时 后,其旋光角发生变化,这说明两种晶体中均存在 Faraday 效应的各向异性现象。

## 3 结 论

磁光晶体存在 Faraday 效应的各向异性,导致了 斜入射前后旋光角会发生变化(增大或减小)。在装 配磁光式器件过程中,磁光晶体通光面不可能做到 与入射光路严格垂直,这将会使得其旋光角发生微 小的变化,并且,对于同种材料的磁光晶体,由于厚 度之间的微小差异以及切割方向不完全一致,因而 旋光角变化的程度也不同。以制作高隔离度的光隔 离器件为例,通常要求磁光晶体的旋光角为45,否 则,旋光角的微小变化都会影响到隔离度的变化。 由于晶体的切割、研磨及镀制增透膜过程均会影响 旋光角的大小,故很难保证加工后晶体的旋光角为 严格的45°。一个解决办法是根据磁光晶体倾斜后 增大或减小的实际情况,在装配过程中使得入射光 线以一微小的入射角入射到磁光晶体, 通过微调入 射角的大小使晶体的旋光角尽量接近 45°。以实验 中的 BiCaInVIG 晶体为例, 在装配过程中, 若晶体旋 光角稍大于 45°, 可通过将 BiCalnVIG 晶体稍微倾斜 的方法来获得更加接近 45°的旋光角。

#### 参考文献

- WOLF R, FRATELLO V J, McGLASHAN POWELL M. Thir film gar net materials with zero linear birefringence for magneto optic waveguide devices(invited) [J]. J A P, 1988, 63(8): 3099~ 3103.
- [2] CORIANI S, JORGENSEN P, RIZZO A et al. Ab initio determinations of magnetic circular dichrosim [J]. Chem Phys Lett, 1999, 25(1):61 ~ 68.
- [3] 王光辉,吴福全,张 波.磁致线双折射对法拉第旋转器消光
   比的影响[J].光电子·激光,1999,10(3):218~220.
- [4] 王光辉,吴福全.磁致圆二向色性对法拉第旋转器消光比的影响[J].激光技术,1999,23(6):350~352.
- [5] MA X M, LIAN Ch H. Effect of antireflection coating on the performance of Faraday rotators [ J]. Appl Opt, 1994, 33(19): 4300~ 4303.
- [6] 刘公强,乐志强,沈德芳.磁光学[M].上海:上海科学技术出版 社,2001.45~52.

beam coupling in CeLiNbO3 crystal [J]. Chinese Science Bulletin, 1992,  $37(9):718\sim721$ .

[12] CHENG L J, PARTOVI A. Temperature and intensity dependence of photorefractive effect in GaAs [J]. A P L, 1986, 49 (21): 1456~ 1458.

<sup>(</sup>上接第389页)